

SCC 820

Cod. 22.6014.53

Sistema per vuoto già assemblato KNF modello SCC 820

Descrizione

Sistema SCC LABOPORT già assemblato con pompa chimica N 820.3 FT.18 (20 Nl/min, 8 mbar ass) per applicazioni chimiche aggressive con due controllori elettronici del vuoto,separatore in aspirazione e post condensatore per il recupero dei solventi

Offrono all' utilizzatore una sorgente di vuoto silenziosa e compatta.

Hanno le seguenti caratteristiche:

- tutte le parti a contatto con i gas sono in PTFE ed in Kalrez

- materiali resistenti alla corrosione chimica

- membrane a struttura differenziata che consentono elevate portate con dimensioni ridotte

- elevata tenuta verso l' esterno

- elevata insensibilità alla condensa

- facile trasporto grazie alla maniglia integrata a scomparsa.

Tutte le pompe possono essere integrate in sistemi di vuoto modulari, da assemblare con i vari accessori, per soddisfare tutte le esigenze.

I modelli bistadio sono disponibili in sistemi già assemblati in varie configurazioni.

SCC 820: Pompa N 820.3 FT.18 + basamento + 1 bottiglia di Woulff + condensatore + 2 controlli elettronici del vuoto

Dati Tecnici

©2024 Ghiaroni & C. s.r.l - P.I. 01081550152 - R.E.A. di Milano N. 782852

Vuoto massimo (mBar ass.)	8
Pressione massima (Bar rel.)	1
Portata (Nl/min)	20
Attacchi pneumatici per tubo DI (mm)	10
Classe di protezione	-
Numero degli stadi (teste)	-
Livello di pressione sonora (dB)	-
Dimensioni (LxPxH mm)	397/506/289
Peso (kg)	17,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/-
Volume vasca	pompa N 820.3 FT.18 2 controllori del vuoto

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE

©2024 Ghiaroni & C. s.r.l - P.I. 01081550152 - R.E.A. di Milano N. 782852